

石川県次世代産業育成講座・ 新技術セミナー

EMC対策におけるフィルタの設計方法および実践技術

【概 要】

EMC 対策は多くの技術者にとって、その結論に至るまでに多くの時間を要します。また、設計段階で有効な対策を判断しにくい点も EMC 特有の課題です。

本講座では、EMC 対策で必須となるフィルタ設計技術を中心に、エミッションおよびイミュニティ対策の実践的手法を学びます。

日 時 令和8年10月9日（金） 13：30～15：30

場 所 石川県工業試験場5階 石川トライアルセンター 第2研修室

講 師 株式会社東陽EMCエンジニアリング
シニアエキスパート 渋谷 和也 氏

定 員 20名程度

受講料 1,000円（当日ご持参ください。）

お申込み 下記の URL からお申込みください。

<https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31196575.html>

締 切 令和8年10月2日（金）

担 当 石川県工業試験場 電子情報部 研究主幹 杉浦宏和

お問合せ 公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地（石川県工業試験場 企画指導部内）
E-mail： j-seminar@isico.or.jp TEL：(076)267-8081

主 催 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協 力 石川県工業試験場

